



应用于光栅光谱仪的消偏器研究

谈婷 吴同舟

Study on depolarizers applied for a grating spectrometer

Tan Ting, Wu Tongzhou

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.3788/IRLA20190544>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

偏振光谱仪偏振探测精度分析

Polarization detection accuracy analysis of spectropolarimeter

红外与激光工程. 2018, 47(1): 123002–0123002(7) <https://doi.org/10.3788/IRLA201847.0123002>

折反式望远系统全视场全口径偏振特性研究

Study on polarization characteristics of full-field and full-pupil in refractive and reflection telephoto system

红外与激光工程. 2019, 48(3): 318004–0318004(8) <https://doi.org/10.3788/IRLA201948.0318004>

利用球-旋转椭球模型研究上皮组织散射特性

Scattering characteristics of epithelial tissues by sphere-rotation ellipsoid model

红外与激光工程. 2018, 47(2): 217004–0217004(5) <https://doi.org/10.3788/IRLA201847.0217004>

基于红外光谱偏振度对比度的涂层材质识别研究

Research on coating materials detection and recognition based on infrared spectral polarization degree contrast

红外与激光工程. 2020, 49(6): 20190445–1–20190445–7 <https://doi.org/10.3788/IRLA20190445>

双光栅光谱仪光栅转轴的多目标优化

Multipurpose optimization for grating shaft of double grating spectrometer

红外与激光工程. 2017, 46(3): 320001–0320001(7) <https://doi.org/10.3788/IRLA201746.0320001>

应用于高速平面激光诱导荧光的激光器研究

Study on laser for applications in high-speed planar laser induced fluorescence

红外与激光工程. 2017, 46(12): 1205001–1205001(6) <https://doi.org/10.3788/IRLA201746.1205001>

应用于光栅光谱仪的消偏器研究

谈 婷*, 吴同舟

(北京空间机电研究所, 北京 100094)

摘要: 光栅光谱仪的像质会受到入射光偏振特性的影响,为解决这一问题,通常在系统中加入消偏器来减小仪器的偏振响应。晶体材料的双折射特性在光学原理上可产生消偏效果,常被用来加工成各种类型的消偏器。基于矩阵光学原理对 H-V 消偏器及双巴比涅消偏器的 Muller 矩阵及残余偏振度理论表达式做了分析,给出了残余偏振度与工作波长、消偏器楔角、入射光瞳面积及入射光偏振角等参量之间的关系,在此基础上研制了一款应用于某光栅光谱仪的双巴比涅消偏器,经过计算,当楔角 0.6° , 入射光瞳直径 20.6 mm 时,双巴比涅消偏器在 $0.4 \sim 0.9 \mu\text{m}$ 波长范围内残余偏振度优于 3%,并且像分离满足使用要求,具有很强的工程实践性。

关键词: 消偏器; 石英晶体; 穆勒矩阵; 残余偏振度

中图分类号: O436.3 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3788/IRLA20190544

Study on depolarizers applied for a grating spectrometer

Tan Ting*, Wu Tongzhou

(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity, Beijing 100094, China)

Abstract: The image quality of the grating spectrometer is often affected by the polarization characteristics of the incident light. In order to solve this problem, a depolarizer is usually added to the spectrometer to reduce the polarization response of the instrument. The birefringence property of the crystalline material can produce a depolarization effect on the optical principle, therefore it is often used to process into various types of depolarizers. Based on the principle of the matrix optics, the Muller matrix and residual polarization theoretical expression of a H-V depolarizer and a double Barbinet depolarizer were deeply discussed. The relationship among residual polarization of a double Barbinet depolarizer and working wavelength, its wedge angle, entrance pupil diameter and incident light polarization angle was given respectively. Based on these theories, a double Barbinet depolarizer applied for a grating spectrometer was developed. It could be obtained by calculation that when the wedge angle and the pupil diameter of the double Barbinet depolarizer was 0.6° and 20.6 mm respectively, the residual polarization of the depolarizer was better than 3% in the wavelength range of $0.4\text{-}0.9 \mu\text{m}$. What's more, the double image distance met the application requirements, so it can be widely used in engineering practice.

Key words: depolarizer; quartz crystal; Muller matrix; residual polarization

收稿日期:2019-11-10; 修订日期:2020-03-14

作者简介:谈婷(1987-),女,工程师,硕士,主要从事光机结构设计等方面的研究工作,Email:tan_tan2011@163.com

0 引言

近年来,随着各国对航天领域的重视,高精度空间遥感技术得到了极大发展,成像光谱仪能够提供景物连续的光谱图像,是未来遥感技术发展的主流和方向。通过与地球大气中的气溶胶和悬浮颗粒相互作用,非偏振的太阳光其电矢量的平行分量、垂直分量的振幅及相位均发生改变,散射光不再各向同性,因此入射到光学系统中的光线变为部分偏振光^[1-4]。光谱仪中的一些关键部件如:光栅、反射镜、分色片、滤光片、狭缝等,均对光线偏振特性比较敏感,造成探测器输出差异,偏振响应的不确定性一定程度上会降低遥感仪器的定标精度,因此,为了准确的测量被测目标特性,必须对仪器的偏振灵敏度进行评估和校正。

除了需对仪器进行实时的测试和标定^[5],还需要在设计阶段根据偏振产生的机理,采用相应的方法减小或消除仪器自身的偏振影响,主要通过以下途径:

- (1) 改进相机光学布局,减小光线在各光学元件上的入射角度,同时调整光学元件之间角度关系,使关键光学元件的 P 光、S 光在系统中实现正交补偿^[6];
- (2) 对各光学元件进行低偏振灵敏度膜系设计^[7],包括反射膜、分光膜、透射膜、滤光膜等);
- (3) 根据系统特点,光学设计阶段在光路中加入一个或多个消偏器,降低消偏器后端出射光的偏振特性,这也是最简单有效的方法之一。

小型光谱仪结构较为简单,口径较小,通常可将消偏器加在系统前端以提高系统偏振灵敏度。目前常用消偏器大致有以下几种:旋光型消偏器、Lyot 型消偏器、H-V 型消偏器(或由两个 H-V 消偏器组成的双巴比涅型消偏器)等。理论计算可知对于旋光型消偏器,单个晶体楔角需要做到很大(往往十几度甚至二三十度)才能达到较好的消偏效果,在大部分系统中受各种因素限制这种消偏器几乎是不可能应用的;对 Lyot 型消偏器而言,光谱分辨率要求越高, Lyot 消偏器的偏振灵敏度越差,因此 Lyot 型消偏器在高分辨率光谱仪中应用较少;而 H-V 型消偏器及双巴比涅型消偏器由于其自身对光谱分辨率不敏感的特点,在光谱设备中应用较多。基于此,文中研究了应用于光栅光谱仪的消偏器的理论特性,并基于理论计算结果研制了一款实用型消偏器。

1 H-V 消偏器

如图 1 所示, H-V 消偏器由两块厚度一定的光楔晶体组成,这两块晶体的晶轴一个为水平方向,另一个为垂直方向。左、右晶体楔角相同、符号相反。

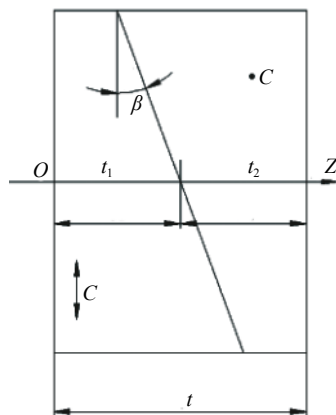


图 1 H-V 消偏器结构图

Fig.1 Structure of H-V depolarizer

z 轴表示光线传播方向, x - y 平面为消偏器截面,入射光沿光轴 z 方向垂直入射,由于双折射特性,光线进入晶体 1 后分解为 o 光和 e 光,由于两块晶体的光轴相互垂直,晶体 1 出射的光进入晶体 2 后 o 光变为 e 光, e 光变为 o 光。

则在坐标 x 处出射光的 o 光和 e 光两分量的相位延迟(即入射光通过 H-V 消偏器的相位延迟)为^[8]:

$$\varphi(x, \lambda) = \varphi_o(x, \lambda) - \varphi_e(x, \lambda) = \frac{4\pi}{\lambda}(n_e - n_o)Rx \tan \beta + \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)(t_1 - t_2) = \delta x + \mu \quad (1)$$

式中: λ 为波长; n_o, n_e 分别为晶体 o 光和 e 光的折射率; x 为归一化光瞳坐标; R 为光瞳半径; t_1, t_2 为两个晶体的中心厚度。

H-V 消偏器的 Muller 矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \varphi(x, \lambda) & \sin \varphi(x, \lambda) \\ 0 & 0 & -\sin \varphi(x, \lambda) & \cos \varphi(x, \lambda) \end{bmatrix} \quad (2)$$

通常 $t_1 = t_2$, 公式 (1) 可简化为:

$$\varphi(x, \lambda) = \frac{4\pi}{\lambda}(n_e - n_o)Rx \tan \beta = \delta x \quad (3)$$

将其带入 H - V 消偏器穆勒矩阵,再对入瞳面积分得 Muller 矩阵(通常入瞳为圆形):

$$\bar{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\frac{J_1(\delta)}{\delta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\frac{J_1(\delta)}{\delta} \end{bmatrix} \quad (4)$$

式中： $J_1(\delta)$ 为一阶贝塞尔函数。令矩阵参数 $\eta=2J_1(\delta)/\delta$ ，可得典型波长下， η 与相位 δ 的变化关系如图 2 所示。

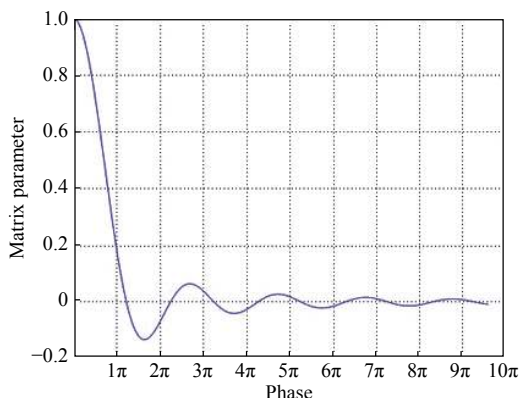


图 2 矩阵参数与相位关系

Fig.2 Relationship between matrix parameter and phase

结合图 2 及公式 (1) 可以看出如下规律：

- (1) 波长越短相位 δ 越大，H-V 消偏器性能越好；
- (2) 一定范围内，楔角 β 越大 δ 越大，H-V 消偏器性能越好；
- (3) 光瞳半径 R 越大 δ 越大，H-V 消偏器性能越好；

(4) 当相位延迟量大于 5.8π 时，矩阵参数绝对值小于 0.02，能够满足大部分应用场合。通常光学系统确定后，波长及光瞳半径已经确定，可根据需要选择合适的楔角及晶体类型以满足应用需求。

由公式 (4) 可知，不同类型的偏振光经 H-V 消偏器后，其残余偏振态有不同的形式，表 1 给出了典型偏振光经 H-V 消偏器后残余偏振度计算结果。

可知单个 H-V 消偏器不能对所有类型偏振光起到消偏效果，尤其对水平和垂直线偏光没有消偏作用。在使用上有一定局限性。

表 1 H-V 消偏器偏振度

Tab.1 Polarization degrees of a H-V depolarizer

Types of incident light	Stokes expression of incident light	Stokes expression of output light	DOP
Horizontal-linear polarized light	(1,1,0,0)'	(1,1,0,0)'	1
Vertical-linear polarized light	(1,-1,0,0)'	(1,-1,0,0)'	1
45° linear-polarized light	(1,0,1,0)'	(1,0, η ,0)'	η
-45° linear-polarized light	(1,0,-1,0)'	(1,0,- η ,0)'	η
Left-rotated circular-polarized light	(1,0,0,1)'	(1,0, 0, η)'	η
Right-rotated circular-polarized light	(1,0,0,-1)'	(1,0, 0, - η)'	η

2 双巴比涅型消偏器

2.1 理论分析

针对 H-V 消偏器理论，将两个 H-V 消偏器 45° 旋转组合成一个双巴比涅型消偏器即可对各个方向的偏振光消偏，图 3 为双巴比涅型消偏器结构示意图。

45° 旋转的结构使得对于第一块 H-V 消偏器 (简称 HV-1) 为水平或垂直的线偏振分量可由第二块 H-V (简称 HV-2) 消偏器进行退偏。HV-2 的 Muller 矩阵可通过 HV-1 的 Muller 矩阵坐标旋转得到。双巴比涅消偏器的 Muller 矩阵为：

$$M_{db} = M_{45}M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \delta x' & -\sin \delta x' \sin \delta x & \sin \delta x' \cos \delta x \\ 0 & 0 & \cos \delta x & \sin \delta x \\ 0 & -\sin \delta x' & -\cos \delta x' \sin \delta x & \cos \delta x' \cos \delta x \end{bmatrix} \quad (5)$$

对其在光瞳面积上积分，可得平均穆勒矩阵如下

$$\bar{M}_{DB} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A' & B & 0 \\ 0 & 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C \end{bmatrix} \quad (6)$$

所示：

式中:

$$A = A' = 2 \frac{J_1(\delta)}{\delta}, B = \frac{J_1\left(2\delta \sin \frac{\pi}{8}\right)}{2\delta \sin \frac{\pi}{8}} - \frac{J_1\left(2\delta \cos \frac{\pi}{8}\right)}{2\delta \cos \frac{\pi}{8}}, C = \frac{J_1\left(2\delta \sin \frac{\pi}{8}\right)}{2\delta \sin \frac{\pi}{8}} + \frac{J_1\left(2\delta \cos \frac{\pi}{8}\right)}{2\delta \cos \frac{\pi}{8}} \quad (7)$$

从 Muller 矩阵表达式可知, 相位 δ 与消偏效果紧密相关。

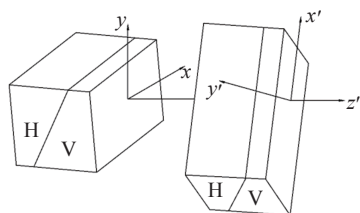


图 3 双巴比涅消偏器结构图

Fig.3 Structure of double Barbinet depolarizer

2.2 双巴比涅消偏器各参数与残余偏振度的关系

以石英晶体为例, 分析残余偏振度与波长、楔角、入射光瞳面尺寸、入射光偏振角之间的关系。

2.2.1 波长与残余偏振度的关系

图 4 为此时双巴比涅消偏器残余偏振度与波长的关系, 从整体变化趋势上可以看出波长越短越容易消偏, 随着波长变化, 残余偏振度的值在极大与极小之间呈现震荡趋势。

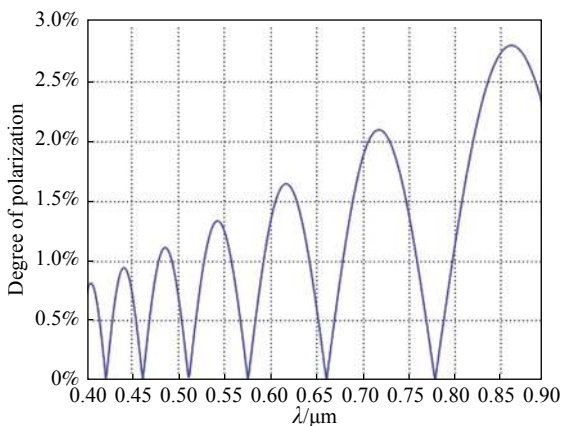


图 4 残余偏振度与波长关系

Fig.4 Relationship between residual polarization degree and wavelength

2.2.2 楔角与残余偏振度的关系

图 5 给出在特定波长下, 双巴比涅消偏器残余偏振度与晶体楔角 β 的关系, 从曲线的变化趋势可以看出, 楔角 β 越大, 残余偏振度越小, 消偏效果越好。但在小型光谱仪中, 双巴比涅消偏器的单个晶体厚度往往较小, 为追求高消偏性能一味增大楔角会导致晶体

边缘较薄, 加工过程容易崩边, 晶体光学面形不易控制, 此外大的楔角还会造成较大的双像分离^[9], 会对成像质量产生影响。因此对系统偏振分析时需综合考虑上述因素, 选择合适的晶体楔角。

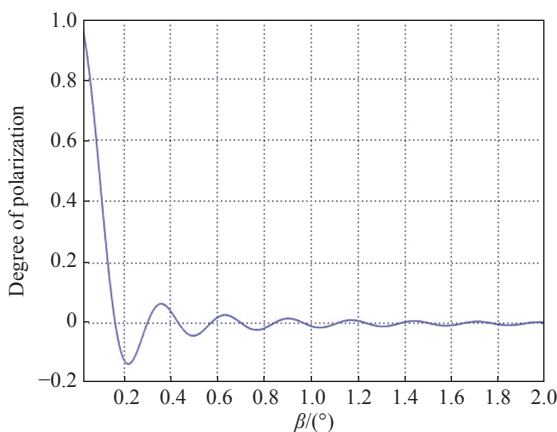


图 5 残余偏振度与楔角 β 关系

Fig.5 Relationship between residual polarization degree and β

2.2.3 入射光瞳面尺寸与残余偏振度的关系

图 6 分别给出 400 nm 和 900 nm 工作波长时, 特定楔角下双巴比涅消偏器残余偏振度与入射面光瞳半径 R 的关系。从曲线趋势可以看出, 消偏器有效入射光瞳面越大, 消偏效果越好。

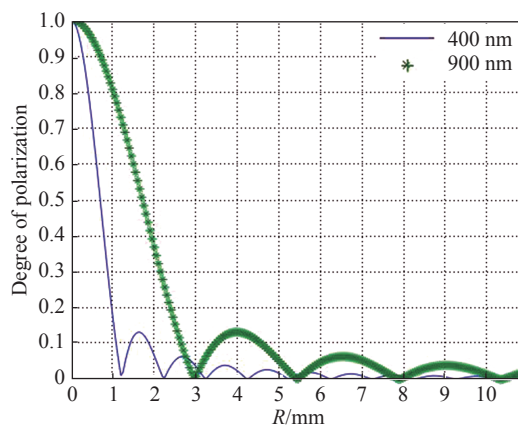


图 6 残余偏振度与光瞳半径关系

Fig.6 Relationship between residual polarization degree and radius

2.2.4 残余偏振度与入射光偏振角关系

一般情况下, 假设入射光为振动方向与 x 轴夹角

为 φ 的线偏振光, 此时光线相应的输入和输出斯托克斯矩阵分别如下:

$$S_i = \begin{bmatrix} 1 \\ \cos 2\varphi \\ \sin 2\varphi \\ 0 \end{bmatrix}, S_o = \begin{bmatrix} I_o \\ Q_o \\ U_o \\ V_o \end{bmatrix} = \bar{M}_{DB} S_i \quad (8)$$

则消偏器的残余偏振度可表示为:

$$P = \frac{\sqrt{Q_o^2 + U_o^2 + V_o^2}}{I_o} \quad (9)$$

给定楔角及光瞳半径, 在工作波长分别为 400 nm 和 900 nm 时得到双巴比涅消偏器的残余偏振度与入射偏振角的曲线如图 7 所示, 从图中可以看出波长一定时, 随着入射偏振角的变化, 消偏器的残余偏振度在一定范围内周期变化, 波长越短残余偏振度越小。

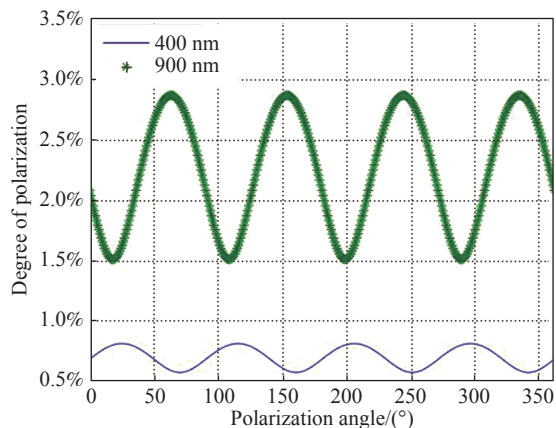


图 7 残余偏振度与入射光偏振角关系

Fig.7 Relationship between residual polarization degree and polarization angle

从上述分析可以看出, 不管入射光偏振态如何, 双巴比涅消偏器均可对其起消偏作用, 因此在光谱仪中得到广泛应用, 并且双巴比涅消偏器在系统装调时无需考虑晶体楔角及光轴与光谱仪中光栅刻线、狭缝安装方向、反射镜等光学元件之间的位置关系, 大大简化了系统装调难度。

3 消偏器参数设计

基于上述理论分析文中研制了一款应用于某光谱仪的双巴比涅型消偏器, 基底材料为石英晶体, 工作波长 0.4~0.9 μm , 结合空间结构布局及光学设计结果, 消偏器光瞳有效口径为 $\Phi 20.6 \text{ mm}$, 单个晶体中心厚度为 2 mm, 胶合后中心厚为 8 mm, 晶体楔角为

0.6°, 图 8 为研制的消偏器实物及根据实测光谱计算得出的消偏器残余偏振度, 可以看出, 消偏器残余偏振度 $\leq 3\%$ 满足指标, 整体趋势为波长越短偏振度越小。0.4 μm 端残余偏振度有较大起伏是因为选用的晶体间粘接胶在该波长附近吸收较大, P 光、S 光在该波段透过率较低所致, 其余位置偏振度有较小起伏主要受粘接胶吸收率及测试设备误差影响。双巴比涅消偏器楔角产生的最大像分离计算公式为 $(\sqrt{2}+2)f * \tan\beta^{[10]}$, 表 2 所示为计算得到的不同波长对应像分离列表, 最大像分离出现在 0.4 μm 处, 此时像分离为 25.4 μm , 探测器有效像元尺寸为 104 $\mu\text{m} \times 104 \mu\text{m}$, 像分离值小于 $(1/3) \times 104 \mu\text{m}$, 可以认为对系统 MTF 影响较小。

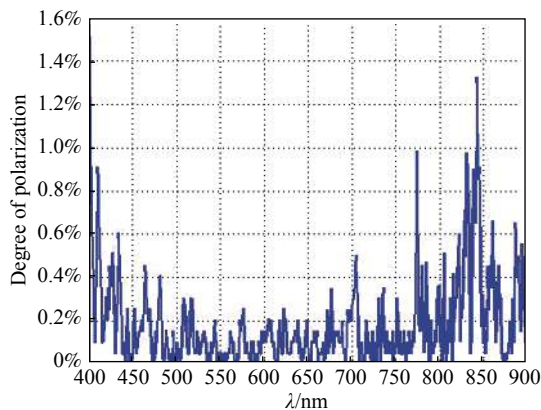


图 8 消偏器研制实物及实测偏振灵敏度

Fig.8 Real object and measured polarization sensitivity of depolarizer

表 2 不同波长对应的像分离

Tab.2 Imaging separation of different wavelengths

Wavelength/nm	$ n_e - n_o $	HV_s/ μm	DB_s/ μm
400	0.009 562 1	7.450 01	25.435 88
500	0.009 259 5	7.214 25	24.631 00
600	0.009 092 9	7.084 40	24.187 65
700	0.008 984 1	6.999 61	23.898 18
800	0.008 903 0	6.936 50	23.682 68
900	0.008 836 2	6.884 43	23.504 93

4 结 论

为减小仪器偏振效应,在光谱仪中适当位置加入一组或多组消偏器是一种简单有效的手段。基于矩阵光学理论,文章分析了 H-V 型消偏器和双巴比涅型消偏器偏振灵敏度的相关表达式,进一步深入分析得出如下结论:

(1) H-V 型消偏器对水平和垂直入射的线偏光没有消偏作用,其使用条件有一定局限性;

(2) 对双巴比涅消偏器而言,在一定范围内,波长越短、楔角越大、有效光瞳半径越大,消偏效果越好;

(3) 双巴比涅消偏器对任何入射形式的偏振光都能起到较好的消偏效果,其消偏效果与光谱分辨率无关,且安装形式简单,因此在光谱仪中得到广泛应用。

文章最后结合某光栅光谱仪的需求,根据理论分析设计并研制了一款双巴比涅型消偏器,在 $0.4 \sim 0.9 \mu\text{m}$ 工作波长范围内,消偏器残余偏振度优于 3%,并且双像距满足使用要求,工程实践性较强。

参考文献:

- [1] Liu Bingyi, Zhuang Quanfeng, Qin Shengguang, et al. Aerosol classification method based on high spectral resolution lidar [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2017, 46(4): 04110001. (in Chinese)
- [2] Chu Jinkui, Wang Wei, Cui Yan, et al. Measurement for influence of aerosols on polarized sky radiance [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2012, 20(3): 520–526. (in Chinese)
- [3] Yang Hui, Zhao Xuesong, Sun Yanfei, et al. Bio-agents and aerosol measurement by fluorescence and depolarization short-distance lidar [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2017, 46(10): 1030004. (in Chinese)
- [4] Li Shujun, Jiang Huilin, Zhu Jingping, et al. Development status and key technologies of polarization imaging detection [J]. *Chinese Optics*, 2013, 6(6): 803–809. (in Chinese)
- [5] Yang Bin, Yan Changxiang, Zhang Junqiang, et al. Polarimetric calibration of multi-channel polarimetric imager [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2017, 25(5): 1126–1134. (in Chinese)
- [6] Liu Xiaolin, Li Ming, An Ning, et al. Design and analysis of dual cabinet depolarizer applied to rectangular pupils [J]. *Laser and Optoelectronics Progress*, 2018, 55(8): 447–452. (in Chinese)
- [7] Jiang Liyuan, Liu Dingquan, Ma Chong, et al. Influence of temperature variation on polarization characteristics of silver thin film mirror [J]. *Chinese Optics*, 2018, 11(4): 604–609. (in Chinese)
- [8] Yin Yafang, Fang Qiang, Liu Jihong, et al. Performance analysis of Lyot depolarizer on different optical sources [J]. *Semiconductor Optoelectronics*, 2004, 25(6): 448–450. (in Chinese)
- [9] Ge Jinghua, Chen Zhe, Luo Yingda. New double-wedge crystal depolarizer for monochromatic pulse light [J]. *Journal of Applied Optics*, 2010, 31(5): 864–870. (in Chinese)
- [10] Tang Qian, Guo Lixin, Zhao Baochang. An allotype double H-V depolarizer for hyperfine spectrometer [J]. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2017, 37(12): 3913–3919. (in Chinese)